Ion-O-Vac 除尘洁净系统





Ion-O-Vac-Mark I 这套系统基于 Neutro-Vac 技术上针对卷材产线在材料与滚轮之间的物料表面进行洁净设计，特别是当接触超过 30°的情况下，这套设计对清洁物料表面粘度较大污染物的洁净效果更加明显，清洁能力最小至 20μm的粉尘杂质。

特点

- 单面或双面网清洁
- 接触式和非接触式配置
- 包括支架和风管
- 进行调整以将遮光罩精确定位在基材上
- 刷子可滑入和滑出，易于更换

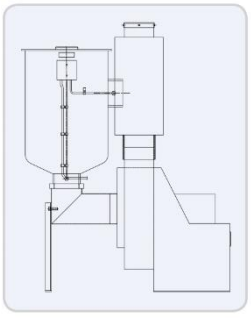
优点

- 带筒式过滤器的罐式收集器
- 预过滤器和电动机启动器
- 带旋转刷的离子型 O-Vac 罩，驱动电机和速度控制，静电消除器和支架
- 系统可以配置为清洁材料的一侧或两侧
- 可选的气动回缩系统，用于升高和降低发动机罩

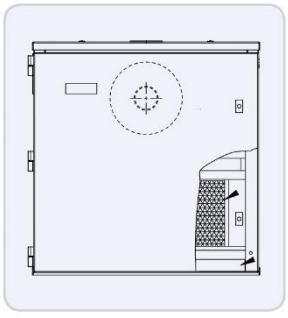
旋转刷式清洗器

Mark IV 性能，PVC 塑胶膜，厚度 3 mil，流水线速度 50 公尺每分钟

15~25 微米	**89%~90%**
26~50 微米	**96%~97%**
> 50 微米	**98%~99%**



800 CFM



DCX500

应用案例

